PAT-NO:

JP358096992A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 58096992 A

TITLE:

CIRCUIT SUBSTRATE WITH HEAT

PIPE STRUCTURE

PUBN-DATE:

June 9, 1983

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA, YASUO

NAKAMURA, KOSUKE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP56197134

APPL-DATE:

December 7, 1981

INT-CL (IPC): F28D015/00

US-CL-CURRENT: 165/104.26

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a heat pipe with excellent

cooling performance even when employed in electronic apparatus or the like by a method wherein the hollow pipe itself of the heat pipe is made of electrically insulating material.

CONSTITUTION: The circuit substrate with heat pipe structure consists of containers 1 made of minute SiC layer, whicks 2 made of porous SiC layer with capillary structure containing a remarkably large number of fine open pores therewithin, which are joined onto the inner wall of the containers 1 by sintering, cavities 3 provided in the wicks 2 and struts 7, which are to support upper and lower substrates 4 and 5 from within the cavities 3 and made of porous SiC. Furthermore, because the cavities 3 in the substrates 4 and 5 are formed by pasting together the two substrates 4 and 5, onto the porous SiC layer or wick 2 recesses are provided, the flat plate circuit substrate with heat pipe structure is manufactured by sealing the surfaces 6 to be pasted together or the side surfaces of the pasting-together part air-tightly and further evacuating the cavities 3 and, after that, enclosing distilled water as working liquid.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—96992

⑤ Int. Cl.³F 28 D 15/00

識別記号

庁内整理番号 6808-3L ❸公開 昭和58年(1983)6月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

⊗ヒートパイプ構造回路基板

②特 願 昭56-197134

願 昭56(1981)12月7日

⑩発 明 者 松下安男

②出

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内 @発 明 者 中村浩介

日立市幸町3丁目1番1号株式

会社日立製作所日立研究所内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

四代 理 人 弁理士 高橋明夫

## 明細 書

発明の名称 ヒートパイプ構造回路基板 特許請求の範囲

1・基板の外周部が最密質 8 I C層からなるコンテナと、放コンテナ内壁に绕結により接合された毛細管作用をもつ多孔質 8 I C層のウイツクと、放ウイツク内部に設けた空間と、放空側内にあつて上、下基板を支える多孔質 8 I Cの支柱とからなり、かつ空間を気留対止し、さらに空間内を放圧して動作液を封入したことを特徴とするヒートパイプ構造回路基板。

2.コンテナ材は、相対密度90%以上の多結品 焼結体であり、抵抗率10° acm以上、熱伝導率 0.2 cal/cm・8・で以上を有することを特徴とす る特許請求の範囲第1項記載のヒートバイプ構造 回路基板。

3. コンテナ材はB C O 及びB N の少なくとも一方を Q 5 ~ 5 重量%を含み、B I C を主成分とし、相対密度が 9 5 %以上であることを特徴とする特許派の範囲第1項配載のヒートパイプ構造回路

蕃板。

4. コンテナの一部に金属製の放船フィンを装着 したことを特徴とする特許請求の範囲第1項配数 のヒートパイプ構造回路基板。

5.コンテナをなす級密質81C層の一部を肉厚とし、かつその肉厚部に一定間隔の細溝を殴けて放熟フインとしたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記収のヒートパイプ構造回路基板。

6. 蓄板上に半導体素子を搭載又は電気回路を構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のヒートパイプ構造回路基板。

7・コンテナの少なくとも一部の側面をメタル。 ガラス、レジンで封止したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載のヒートペイプ構造回路基 根。

## 発明の詳細な説明

本発明はヒートパイプに係り、特に半導体素子などの、電子機器等に使用するに好適なヒートパイプに関する。

従来のヒートパイプにおいては、中間軸として

羽周昭58-96992(2)

一般に無伝導性を有する金属材料の銅、アルミニ ウム・ステンレス鋼などが用いられている。さら に内部のウイック材としては金鋼あるいはガラス などから成る複雑状の物質を使用し、冷烘として は水、フロン、アルコールなどを前記ウイック材 に使みわたるほど封入するようにされている。

本発明の目的は、上記従来技術の欠点を除去す るために、ヒートパイプの中空質そのものを電気 絶象材料にするととにより、電子扱資等の冷却に 好適なヒートパイプを提供するにある。

本発明は、基板の外周部が極密質81C層からなるコンテナと、飲コンテナ内壁に始結により扱合された毛細管作用をもつ多孔質81C層のウイックと、飲ウイック内部に設けた空間と、放空間内にあつて上、下基板を支える多孔質81Cの支柱とからなり、かつ空間を気密對止し、さらに空間内を減圧して動作液を封入したことを特徴とするヒートパイプ構造回路基板にある。

コンテナは、相対密度90%以上の多結品節結体であり、かつ抵抗率10°2m以上、熱伝導率0.2 cal/cm・・・C 以上を有するのが好ましい。

コンテナはBeO及びBNの少なくとも一方を Q5~5重量%を含み、SICを主成分とし、相 対密度が95%以上であるのが好ましい。

コンテナの一部に金属製の放制フインを装着するのが好ましい。

コンテナをなす級研質8 C層の一部を肉厚とし、かつその肉厚部に一定間隔の細帯を設けて放

熱フインとするのが好ましい。

遊板上に半導体業子及び回路導体の1種以上を 数置するのが好ましい。

コンテナの少なくとも一部の側面をメタル。ガラス、レジンで對止するのが好ましい。

## 突施例1

第1図は本実施例になるヒートバイプ構造回路 素板の断面図を示したもので、 級密質 S I C層か らなるコンテナ1と、その内壁に焼結により接合 されしかも層内に数細な関気 I C層からなるウイック ク2と、このウイック内部に設けた空間 S I C層 からなるウイック内部に設けた空間 S I Cの 支柱 7 とから構成されている。 基板内部の空間は 前記多孔質 S I C層 2 に凹部を設けた 2 枚の貼合せ 面 6 又は貼合せ部側面を気密対止し、さらに空間 内を波圧した後動作液の蓋留水を対入して平板状 のヒートパイプ構造 S I C回路 基板を作製した。

なお、空间内の支柱は、放圧による基根表面の

変形を防止するため、適当な間隔で設けた。

また本実施例で用いたウインク材の多孔質81C セラミンクは、焼結助剤であるB c O を 0.0 5 重 量%含有し、残部が実質的に 8 i C からなる相対 密度 8 5 %の多孔質焼給体であり、焼給体中には

特間昭58-96992(3)

正色が数μπ以下の数細な関気孔を極めて多数含有する毛細管構造となつている。この多孔質8iC層は動作液として空間内に対入する蒸留水との温れが良く、強い毛音力を示した。また多孔質8iC層と前記コンテナの数密質8iC層は真空ホットプレス焼結時に同時に一体化されるため、両層の接合力は強く、かつ両層間の熱接触が良好でありェートパイプ動作時の伝熱効果を高めるのに有効である。

このような構成からなる本実施例のヒートパイプ病造回路番板(形状150m段×100m級×
4mp)の熱伝導性を調べた。この番板の一端を板状ヒータで加熱し、他端を水冷した時の加熱部及び水冷即間の温度差とヒータの消費電力から求めた番板の長さ万向の等価(見かけ)機伝導率は約9800m/であつた。この値は同一寸法の領板の機伝導率(約400m/で)の約25倍である。また一般の回路番板用アルミナ磁器の熱伝導率(約25m/で)の約390倍であり、非常に高い熱伝導性を示した。また、本実施例番板の一

無股計が容易になるとと、BI業子の基板への直接接合が可能であること、熱応答性が良いので瞬間的な熱変動を迅速に処理できる等のメリットが確認された。また従来のフィン付アルミナ基板あるいは金属製ヒートパイプ放熱器を用いた場合に比べて、電子装置の大巾な小形軽量化が図れ、経済的にも有利であることが確認された。

第2回に示したように、本実施例のヒートバイ ブ構造回路基板は前配実施例1の同基板の放熱部 にA 4 製の放熱フイン1 4 を装着したものである。

実施例2

との岳板にマルチチップ突襲した時の放動特性を調べてみた。岳板のチップ搭載部11aに消費電力が2Wの3i半導体業子(4mmp)を4列5行に合計20個搭載し、全チップの消費電力を40Wとし、放動フイン14部分だけを強制空冷(風速2m/s)した時のチップ提面選定は55~58℃であり、チップ間の最大温度差は約3℃であつた。一方、アルミナ岳板に前記8ーチップ20値を搭載し、裏面にはAと放動フインを装着

端25 mを80 Cの個水に受債し、他端を自然空 冷状限として基板級上部から30 mの中央部で無 応答性を御定した結果、測定点の基板表面温度が 一定温度に選するのに要した時間すなわち時定数 は約45 秒であつた。この値は同一手法の銅板の 時定数約180秒に比べて4倍の選い応答速度で あつた。

このように本契施例になるヒートパイプ構造回 略番板の熱伝導性並びに熱応答性が優れる理由は、 ヒートパイプの原理に基づく効果以外に、コンテナがの設密質31Cが高い熱伝導率をもつこと、 コンテナの設密質31Cとウイックの多孔質81C 層が鏡結により直接接合されているため両者間の 熟接触が良いこと等にも超因している。

以上述べたように、本実施例のヒートパイプ構造回路基板は極めて効率の良い放熱効果と熱応答性をもつ。

したがつて、同差板を電子装置回路基板に使用した場合には高密度化実装並びにそれに伴う接続 線長の短縮により高速信号処理などが図れる他、

して前配と同一方法で測定した8 「チップの表面 温度は80~102℃であり、最大22℃の温度 差があつた。

てのように本実施例のヒートパイプ構造回路基 板は従来の放熱フイン付アルミナ基板に比べて、 素子温度をかなり低くすることができるほか基板 上の業子温度の均一性に優れることが確認された。 実施例3

第3回に示したように、本実施例のヒートパイプ構造回路基板は前記実施例1と同じ基板のコンテナ21の一部に内厚部24を設け、その部分に一定ピッチの構25を適当数設けて放為フィン26を形成した。

との基板に前記実施例2と同じ方法でマルチチップ実装し、8「チップの表面温度を測定した結果、前記実施例1と同温度の低い素子温度と素子温度の均一性を得た。

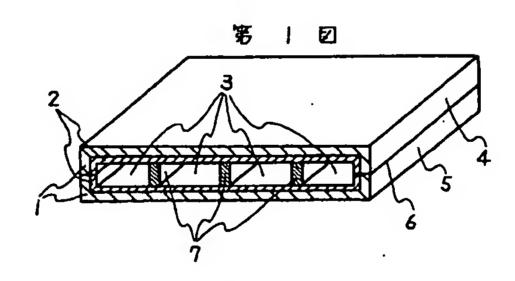
## 図面の簡単な説明

第1図は本発明のヒートパイプ構造回路基板の 斜視図、第2図及び第3図は本発明のヒートパイ 回路 ブ構造基板の断面図である。

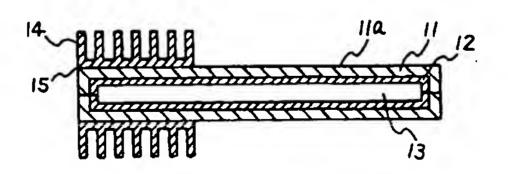
1.11.21…コンテナ、2.12.22…ウイック、3.13.23…空局、4.5… 基板管体、6…気密封止部、7…支柱、11a.21a …チップ搭収部、14…金属契放熱フイン、15 …接着材、24…肉厚部、25…講部、26…炭化建業放熱フイン。

代理人 弁理士 高額明央

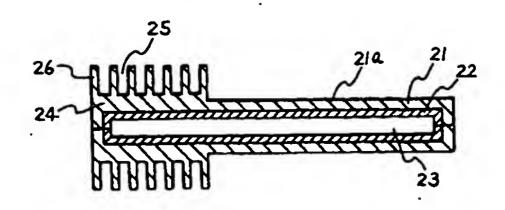




第 2 図



第3回



**-404 -**

01/08/2004, EAST Version: 1.4.1